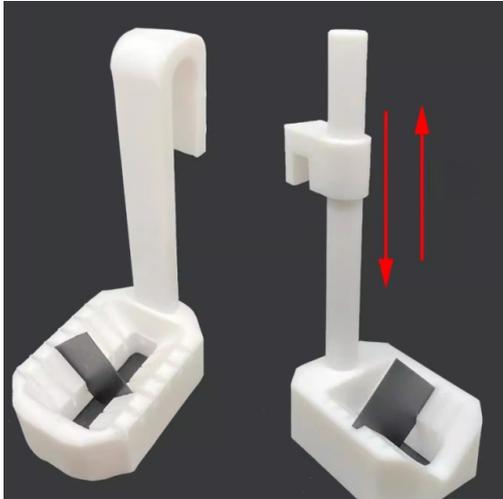


Supporti Per Wafer In Ptfе Personalizzati Per Il Laboratorio E La Lavorazione Dei Semiconduttori

Numero articolo: PTFE-38



introduzione

Si tratta di un supporto in PTFE (Teflon) di elevata purezza, lavorato su misura, progettato per la manipolazione e la lavorazione sicura di substrati delicati come vetro conduttivo, wafer e componenti ottici.

[Ulteriori informazioni](#)

Dimensione del supporto (per campione quadrato)	Spessore massimo del campione	Dimensione del bicchiere consigliata
10-15 mm	< 1 mm	250 ml
15-20 mm	< 1 mm	250 ml
21-25 mm	< 1 mm	250 ml
25-30 mm	< 1 mm	250 ml
35-40 mm	< 1 mm	500 ml